特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D	17	FEB	2005 .
WIPO			PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の寄類記号 TU04-0617W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/010714	国際出願日 (日.月.年) 28.07.2005 優先日 (日.月.年) 04.09.2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl7 C01G3	3/10
出願人(氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ	
 この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) (この国際予備審査報告は、この表紙 この報告には次の附属物件も添付さる X 附属書類は全部で 3 	を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。 れている。
 図 補正されて、この報告の基	礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 PCT規則70.16及び実施細則第607号参照) したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの
□ 第IV欄 発明の単一性の	を含む。 報告の基礎 生又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 の欠如 (2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 試及び説明 文献
国際予備審査の請求書を受理した日 12.01.2005	国際予備審査報告を作成した日 07.02.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	廣野 知子

第1柳 報告の基礎
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出さた差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
出願時の国際出願書類
X 明細審 第 1-4,6,8 ページ、出願時に提出されたもの 第 5,7 ページ*、12.01.2005 付けで国際予備審査機関が受理したも 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したも
X 請求の範囲 第 項、出願時に提出されたもの 第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 1,5-7 項*、12.01.2005 付けで国際予備審査機関が受理したも
第
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。
3. 区 補正により、下記の書類が削除された。
明細書 第 Z 請求の範囲 第 2-4,8 項
図面 第 配列表(具体的に記載すること) ページ/図 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) (具体的に記載すること)
4. □ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書 第 □ 請求の範囲 項 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) ページ/図 □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) □
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

特許性に関する国際予備報告		国際出願番号 PCT/JP2004/010714		
第V概 新規性、進歩性又は産業」 それを裏付ける文献及び割		1 2条 (PCT35条(2)) に定める見解、		
1. 見解	,			
新規性(N)	請求の範囲 <u>1,5</u> 請求の範囲	 7	有	
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1,5</u> 請求の範囲 <u></u>	5 — 7	有 無	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1,5</u> 請求の範囲	5-7	有 無	
も、「不純物であるAの半金属元素の不純物であるAの半金属元素の不純物である」である。 1 w t p p m未満度確認ない。	- 7に係る発明は、国 A g の含有量が 0.0 がそれである。 な t p p m未満、重金 はであり、かつ 9 9. 以法」について記載さ	際調査報告に引用されたいずれの 1 w t p p m未満、A s 、S b 、 t p p m未満、放射性元素のU、 属元素のF e 、C r , N i がそれ 9 9 w t %以上の純度を備えてい れておらず、当業者にとって自動	Bi Thが いぞれ る高純 明なもの	

wtppm

	<u> </u>				
不純物元素	原料	実施例1	参考例	実施例 2	比較例1
В	1	<0.01	<0.01	<0.01	0. 7
Na	13	<0.1	0.7	<0.1	. 7
Мg	0.8	<0.01	<0.01	<0.01	0. 5
Αl	3. 2	<0.1	⟨0, 1	<0.1	1. 6
Si	17	0. 5	. 0.7	0. 2	8
P	2.3	0.3	<0.1 ·	0. 1	1: 1
C 1	8.5	[.] 0. 5	0.7	<0.1	3. 5
K	3. 1	<0.1	0.3	<0.1	. 1.2
Са	3.5	<0.1	0.8	<0.1	1.0
T i	0.4 .	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
Сr	18. 1	<0.1	0. 9	<0.1	9. 5
M n	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
F e	81	<0.1	7.6	<0.1	8. 5
Со	3.5	<0.1	0.35	<0.1	1.5
Ni	4.3	<0.1	0. 43	<0.1	1. 2
Ag	2.5	<0.01	0.1	<0, 01	1.5
A s	4.8	<0.1	0. 32	<0.1	3. 2
Sb	2.4	<0.1	0. 15	<0.1	1.3
B i	2. 1	<0.1 ⁻	0.18	<0.1	1.8
Τħ	0.02	<0.001	0.001	<0.001	0. 01
U	0.01	<0.001	0.001	<0.001	0.007
水未溶解分残	150	なし	なし	なし	110
渣(個/L)					

[0015] その後、室温まで冷却し、硫酸銅の結晶を析出させ、これをろ過して青色の高純度 硫酸銅を得る。必要に応じて、初期結晶を除去しても良い。

最終ろ過後のろ液は、元の液量の2~40wt%とすることが望ましい。これは、未結晶の硫酸銅を含む残液とすることにより、Na、K等の不純物を結晶中に混入されるの

. 17.

例1に示す過工程により、著しい純度向上が確認できた。

これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきおいて、特にきらわれる不純物であり、これらの不純物の低減化は極めて有効である。

[0020](参考例)

実施例1と同様の原料を使用し、溶媒抽出を行わず実施例1の活性炭処理のみとその 後の同様の処理を行った。その結果を、表1に示す。

この表 1に示す通り実施例 1 よりはやや劣るが、F e のみ 7 . 6 w t p p m で、他の不純物は 1 w t p p m 又は 0 . 1 w t p p m 以下に減少し、4 N \sim 5 N ν ベル以上の高純度硫酸銅が得られた。また、この高純度硫酸銅を再度溶解した場合の 1 μ m 以上の る過による水未溶解分残渣はなかった。

実施例1よりも劣るが参考例2に示す過工程においても、相応の純度向上がある。 これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきおいて、 特にきらわれる不純物であり、これらの不純物の低減化は有効である。

[0021] (実施例2)

実施例1と同様の純度レベルの銅スクラップ原料を使用し、実施例1と同様の処理を 行った。その結果を、表1に示す。

この表1に示す通り、不純物は1wtppm又は0.1wtppm以下に減少し、4N~5Nレベル以上の高純度硫酸銅が得られた。また、この高純度硫酸銅を再度溶解した場合の 1μ m以上のろ過による水未溶解分残渣はなかった。

本発明の実施例2に示す過工程により、著しい純度向上が確認できた。 これらの不 純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきおいて、特にきら われる不純物であり、これらの不純物の低減化は極めて有効である。

[0022](比較例1)

実施例1と同様の原料を使用し、溶媒抽出と活性炭処理せずに、実施例1と同様の工程で再結晶化を行った。その結果を、表1に示す。

この表1に示す通り、不純物の低減化は殆ど達成されず、また、この高純度硫酸銅を 再度溶解した場合の1μm以上のろ過による水未溶解分残渣が110個/Lになっ

請求の範囲

- (補正後) 不純物であるAgの含有量が0.01wtppm未満、As、Sb、Biの半金属元素の不純物がそれぞれ0.1wtppm未満、放射性元素のU、Thがそれぞれ0.001wtppm未満、重金属元素のFe、Cr、Niがそれぞれ0.1wtppm未満であり、かつ99.99wt%以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。
- [2] (削除)
- [3] (削除)
- [4] (削除)
- [5] (補正後) 1 μm以上の水の未溶解分残渣が100個/ L以下であり、99.99w t %以上の純度を備えていることを特徴とする請求項1記載の高純度硫酸銅。
- [6] (補正後) 純度が99.99wt%以上の純度を備えていることを特徴とする請求項 1又は5に記載の高純度硫酸銅。
- [7] (補正後) 純度95~99.5wt%以上の硫酸銅を溶解し、これを溶媒抽出と活性炭 処理を行って再結晶化することを特徴とする請求項1、5又は6のいずれかに記載の高 純度硫酸銅の製造方法。
- [8] (削除)

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference TU04-0617WO1	FOR FURTHER AC	TION	See Form PCT/IPEA/416	
International application No.	International filing date	e (day/month/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP2004/010714	28 July 2004 (28.07.2004)	04 September 2003 (04.09.2003)	
International Patent Classification (IPC) or C01G 3/10	national classification and	IPC		
Applicant	NIKKO MATERI	ALS CO., LTD.		
This report is the international prel Authority under Article 35 and trans	_		s International Preliminary Examining 6.	
2. This REPORT consists of a total o	f sheets,	including this cover	sheet.	
3. This report is also accompanied by	ANNEXES, comprising:			
a. (sent to the applicant an	nd to the International Bur	reau) a total of 3.	sheets, as follows:	
	ntaining rectifications aut		peen amended and are the basis of this report cority (see Rule 70.16 and Section 607 of the	
	losure in the international		ty considers contain an amendment that goes, as indicated in item 4 of Box No. I and the	
	indicated in the Supplem	ning a sequence listi	ype and number of electronic carrier(s)) ng and/or tables related thereto, in computer to Sequence Listing (see Section 802 of the	
4. This report contains indications re	lating to the following iter	ms:		
Box No. I Basis of the	report			
Box No. II Priority				
Box No. III Non-establis	shment of opinion with re	gard to novelty, inve	ntive step and industrial applicability	
Box No. IV Lack of unit	ty of invention			
tana et al.	atement under Article 35(d explanations supporting	-	velty, inventive step or industrial applicability;	
Box No. VI Certain doc	uments cited			
Box No. VII Certain defects in the international application				
Box No. VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report	
12 January 2005 (12.01.2005)		_	February 2005 (07.02.2005)	
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

Translation.

International application No.

PCT/JP2004/010714

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

Box No.	I Ba	isis of the report		
1. With r	egard to	the language, this report is based on cated under this item.	the international application in the langu	age in which it was filed, unless
	This rewhich	port is based on translations from the language of a translation furnished	ne original language into the following later the purpose of:	language,
	ir	nternational search (under Rules 12.3	and 23.1(b))	
	р	ublication of the international applica	ation (under Rule 12.4)	
	i	nternational preliminary examination	(under Rules 55.2 and/or 55.3)	
	_			
furnis	shed to t ere not a	he receiving Office in response to an nexed to this report):	l application, this report is based on (invitation under Article 14 are referred	replacement sheets which have been to in this report as "originally filed"
		ernational application as originally fi	ica/futilishoa	
		cription:	1-4,6,8	, as originally filed/furnished
	pages*	5,7	received by this Authority on	12 January 2005 (12.01.2005)
	pages*		received by this Authority on	
<u> </u>				
	the cla	ims:		, as originally filed/furnished
	pages		as amended (togs	ether with any statement) under Article 19
1	pages*		received by this Authority on	12 January 2005 (12.01.2005)
	pages*		received by this Authority on	
	pages*			
	the dra	awings:	_	, as originally filed/furnished
	pages		l	, as originally incurtarinshed
1	pages'		received by this Authority on received by this Authority on	
	pages'			
	a sequ	ence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Se	quence Listing.
3.	The a	mendments have resulted in the cance	ellation of:	
		the description, pages	•	
			2-4,8	
		the claims, Nos.		
		•	-a (anasifi):	
		any table(s) related to sequence listi	ng (specify):	
4.	made	the drawings, sheets/figs the sequence listing (specify):	me of) the amendments annexed to this to go beyond the disclosure as filed, as ing (specify):	report and listed below had not been indicated in the Supplemental Box
* If i	tem 4 ap	oplies, some or all of those sheets ma	y be marked "superseded."	

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2004/010714

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicabilit citations and explanations supporting such statement				
			•	
ty (N)	Claims	1, 5-7	YES	
	Claims		NO	
ive step (IS)	Claims	1, 5-7	YES	
	Claims		NO	
rial applicability (IA)	Claims	1, 5-7	YES	
	Claims		NO	
	citations and explanately (N)	citations and explanations supporting such statenty (N) Claims Claims Claims Claims Claims Claims Claims Claims	citations and explanations supporting such statement by (N) Claims Claims ive step (IS) Claims 1, 5-7 Claims 1, 5-7 Claims 1, 5-7	

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

None of the documents cited in the ISR describes, in the inventions relating to claims 1 and 5-7, "high-purity copper sulfate having a content of Ag, which is an impurity, less than 0.01wtppm; an impurity content of As, Sb, and Bi, which are of semi-metal elements, respectively less than 0.1 wtppm, that of U and Th, which are radioactive elements, respectively less than 0.001 wtppm, and that of Fe, Cr and Ni, which are heavy metal elements, respectively less than 0.1 wtppm; and a purity of 99.99wt% or higher, and a manufacturing method therefor"; nor it is obvious to a party skilled in the art.